PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-164723

(43) Date of publication of application: 27.08.1985

(51)Int.CI.

G02F 1/133

1/133 G02F G09F 9/00

(21)Application number: 59-020490

(22) Date of filing:

(71)Applicant: SEIKO INSTR & ELECTRONICS LTD

07.02.1984

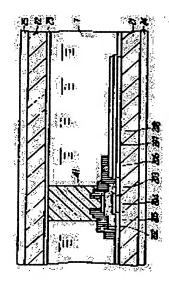
(72)Inventor: SAKAI TORU

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To raise an assembly yield of a process for sticking a glass substrate on which a TFT is formed, and another glass substrate, by placing a ot of insulating columnar substances on the TFT, and constituting them as a spacer.

CONSTITUTION: A columnar electric insulator 41 is stuck and formed selectively higher than an ITO208 in an area except the ITO208. For instance, after forming a source 202 and a drain 208, polyimide is applied thickly to several um on the whole surface, left selectively in a prescribed area on a FFT except the ITO208, heat-cured and the columnar insulator 41 is obtained. A light shielding effect to a channel area in a semiconductor layer 205 formed by the source 202 and the drain 208 is performed simultaneously, and an effect for reducing a leak current by a light by one digit or more is also zenerated.



EGAL STATUS

Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted 'egistration]

Date of final disposal for application]

Patent number]

Date of registration]

Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of

(9日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 164723

動Int Cl.'
 識別記号
 庁内整理番号
 母公開
 昭和60年(1985)8月27日
 日 1/133
 日 1 1 8 8205-2H 8205-2H 6731-5C 審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

の発明の名称 液晶表示装置

②特 願 昭59-20490

纽出 願 昭59(1984)2月7日

砂発 明 者 坂 井

徹 東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

会社内

⑪出 願 人 セイコー電子工業株式

東京都江東区亀戸6丁目31番1号

会社 ②代理人 弁理士 最上 務

明 細 書

発明の名称

液晶表示装置

存許 請求の範囲

(1) 表示パネルを構成する一方の基板上に複数個の液晶駆動用案子をマトリックス状に配置した 地を板と、前配基板の対向面に透明電極を付けた ガラス電極板の周辺を接着することに かり記 を では しょう ない では は ないが で は ないが で ないが

(2) 前記電気絶線体が、液晶駆動用架子における遮光を成すことを特徴とする特許請求の範囲第 1項に記載の液晶表示装置。

(8) 前配液晶駆動用案子が、ゲート電極と、ソ

ースおよびドレイン電極と、前記ゲート電極に接 して形成される絶縁膜と、眩絶線膜上に接して形 成されかつその両端がそれぞれ前配ソースおよび ドレイン電極と接する半導体層とを有する薄膜ト ランジスタであることを特徴とする特許別の範 囲第1項又は第2項に記載の液晶表示装置。

(4) 前記電気絶縁体が、所定の位置にフォトリングラフィー工程により形成された合成樹脂材料であるととを特徴とする特許請求の範囲第1項をいし第8項に記載の液晶表示装置。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本祭明は、液晶と薄膜トランジスタ(以下、 T F T と略す)を用いた画像表示装置に関するものであって、一主面上に透明電極を被滑させたガラス板と T F T 装板との間段を精度よく制御し、かつT F T への遮光を図るととを目的とする。

(従来技術)

近年、従来のCRTに代る表示委員として選型

の表示装置の開発が盛んに進められている。薄型 表示装置の中でも液晶表示装置は電力、駆動電圧 寿命の点で他を変駕しており今後の表示装置とし ての期待は大きい。一般に液晶表示装置はダイナ ミック駆動方式とスタテイツク駆動方式があり、 後者の方が電力、駆動電圧の点ですぐれている。 スタティック駆動方式の液晶表示装置は、一般に 上側ガラス基板と、下側半導体集積回路基板より 構成されており、前記半導体集機回路上にマトリ ックス状に配置された液晶駆動用業子を外部選択 回路にて選択し、液晶に電圧を印加することによ り、任意の文字、グラフあるいは画像の表示を行 なりものである。最近では、前配半導体集積回路 を、半導体基板上にではなく、大面桜化、低コス ト化にかける便位性により、絶縁基板上にTFT として形成した液晶要示装置に関する研究が特に 活発である。その一般的な回路図を第1図に示す。

第1図(a) はスタテイツク駆動方式の液晶表示パネルに用いる絶縁基板上の『『『より構成された液晶駆動衆子(絵案)のマトリックス状配置図の

- R -

ラス基板上に T P T により集積回路化した場合の平面図を示し、例えば単位画架の大きさを 2 2 0 μm×165μmとした液晶要示装置が形成される。 T P T 5 は、ソース 2 0 2 , ドレイン 2 0 8 かよびゲート 2 0 4 よりなり、 I T O (インジウム 錫酸化物) 2 0 8 は寒い酸化シリコン膜 2 0 7を介してコモン電位の I T C 2 C 5 とともにコンデンサ 6 を形成 している。

第2図(b)は第2図(d)のエーエ融上の断面図である。 T F T 1を形成したガラス基板 2 1 と一主面上に透明電極 2 8 を被矯形成したガラス基板 2 2 との間に、F B ー T N 液晶または G ー H 液晶 7 を充填するととにより液晶セルが構成されるととになる。

カラス基板 2 2 上方より入射した光 1 0 は、偏向板 2 5 により光の振動方向を一方向のみとされて 放晶 7 を通り、ガラス 基板 2 1 、偏向板 2 4 を経て通過する。 I T O 2 8 および I T O 2 0 8 の間に所望の電位を印加するととにより、 液晶 7 に 電界を加え液晶分子をツイストさせ、光 1 0 の液

1部分である。 図中の1で囲きれた領域が表示領 被であり、その中に絵果2aa.2ab,2ba ,2bbがマトリックス状に配置されている。8 α。 8 b は絵架へのビデオ信号ライン、また 4 α 。4bは絵架へのタイミング信号ラインである。 1 つの絵果の回路図として特に絵果 2 agについ ての毎価回路図を第1図(b)に示す。スイッチング トランジスタ6Kよりコンデンサ6Kデータ佰号 を保持させる。データ信号は、絶録性基板上の各 絵架に対応して形成された液晶駆動用電極 7 1 と 対向したガラスパネル上に形成された共通電極 7 2により液晶?に電界として印加され、それによ りコントラストを生じる。一般に画像表示用(テ レビ用)として本液晶表示パネルを用いる場合は、 棚順次走査により、各走査額毎にタイミングをか け、各絵架に対応したコンデンサーに信号製圧を 保持させる訳である。とのように液晶表示パネル をテレビとして用いた場合には、液晶の応答も良 く比較的良好な画像が得られる。

第 2 図 (a) は、 第 1 図 (b) に示される単位 画案をガ

-4-

晶 7 に対する透明率を制御することにより、透過型の液晶表示装置が得られることになる。

無8四は前述のTPT、コンデンサ等が一体化された無額回路の製作が終了した第2回(b)の大額のガラス基板21を切り出し、スペーサ11を用いて一主面上に透明電極28を被着したガラス基板21との間に所定の間隙18を設けた状態を示す。この間隙18には液晶7が対入される。適当を関ルするとともに優気の侵入を関止する。

との種の表示装置において、切り出されたガラス基板21は44m×56mmと非常に大きい一方方で厚みはわずか1mmしかなない。従ってルガラスを担けないないで、ガラスを担けていたがある。 板21かそって発生した歪は、例をからないではないではないではないではないではないでは、 板で(a)に対するか、あるいは第8図(b)に示すように遠ざかってしまり。

いずれにしても44m××56mもあるような大きなガラス基板21を周辺部のみに配列したスペーサ11だけでそらないようにガラス基板22と接着させることにはかなりの無理がある。そこでガラスファイパーを数十μ加程度に細かく切ったものをガラス基板21の表面に適当な密度で分散させてスペーサの代りとし、ガラス基板21 およ

-7-

があるために上記のような欠陥の発生は避け得ないものであると考えられる。ファイバー自身が軟かければファイバーかつぶれることにより上記のような破壊は免れるであろうが、それでは間隙 13 の精度をより良く保つととはできないと容易に推測できる。

(発明の目的)

以上のよりな理由により本発明者らはガラスファイベーによる間隙18の制御については導入を断念せざるを得なかった。スペーサとして液晶分子の配列を乱すことなく、かつエアでによる集積回路を破壊しないよりな材質かよび形状を考案した結果が本発明の要点であって、以下に本発明の実施例にもとづいて、第5回とともに説明する。(発明の構成)

まずスペーサの形状であるが円柱または球のように凝または点で集役回路と接触するものは接触点において単位面積あたりの圧力が大きくなるので好ましく、なにがしかの接触面積が必要である。つぎにスペーサーの配置であるが、第4回のごと

び22とを加圧しながらシール材で割入するという手法が試みられた。ガラスファイバーはその径のパラッキも少なく、 実際に組み立てに導入した結果においても、 画像の均一性は楽しく向上し、 彼品の動作状態も極めて一様となった。

-8-

以上述べたととを配慮した結果、本発明においては第 5 図に示すように I G O 2 0 8 以外の領域に住状の電気絶縁体 4 1 を I T O 2 0 8 よりも高く選択的に被着形成した。電気絶縁体 4 1 の ガラス基板 2 2 との接触断面は第 5 図に示したような

特問昭60-164723(4)

必ずしも方形に限られるものではない。

TFIの集散回路で用いられる電気絶殺性物質としてはCVD(化学気相成長法)による酸化シリコン膜、窒化シリコン膜などがあるが、前記社状スペーサ41の厚みが 5~10μmも必要であることを考えると、それらの厚みの均一性やエッチング方法に関してかなり技術的困難が伴なりと予想される。

(吳施例)

となった。

(発明の効果)

以上のどとく本 発明 は 高性能で 耐光性の 大きい 液晶 表示 装置 を 高歩 留りて 契 現 する上で 利用 価値 の 極めて大きいものである。

図面の簡単な説明

第1図(a) は液晶接示要性のマトリックス配置図、 第1図(b) は液晶接示画架の1つについての等価回路、第2図(a) は第1図の装置における単位画業の 平面図、第2図(b) は第2図(a)のX-X機所面図、 RECUTE A 202 P V C 20 8 O N I T V C 20 8 O N I V C 20 S W C

-12-

部 8 図 (a) , (b) は従来工法によるガラス基板とT F T を形成したガラス基板との割止断面図、第 4 図はガラスファイバーがT F T を破壊している状態を示す断面図、第 5 図は本発明による構造に基づいた液晶表示装置の一実施例についての断面図である。

 5・・TPT
 6・・装積用コンデンサ 7・

 ・液晶 21・・ガラス 基板 2 0 6・・エエロ

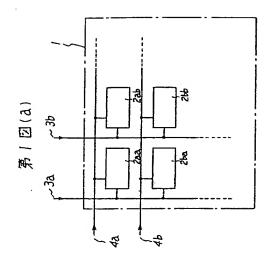
 2 0 7・・酸化膜 2 0 8・・エエロ

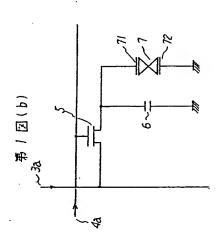
 向ガラス基板 23・・エエロ 41・・柱状電気 絶縁体。

以 上

出 順 人 セイコー 電子工業株式会社 代理人 弁理士 最 上 務

-14-





第2回(a)

